DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

3468570

Basic Patent (No, Kind, Date): FR 2472793 A1 810703 < No. of Patents: 008>

DISPOSITIF D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES (French)

Patent Assignee: SUWA SEIKOSHA KK (JP)

Author (Inventor): OGUCHI KOICH; HOSOKAWA MINORU; YAZAWA SATORU;

NAGATA MITSUO IPC: \*G09F-009/35;

Language of Document: French

Patent Family:

•	Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date	
	DE 3047145	<b>A</b> 1	810903	DE 3047145	Α	801215	
	DE 3047145	C2	850509	DE 3047145	Α	801215	
	FR 2472793	A1	810703	FR 8026873	Α	801218	(BASIC)
	FR 2472793	B1	841130	FR 8026873	Α	801218	
	GB 2066545	<b>A</b> 1	810708	GB 8040736	Α	801219	
	GB 2066545	B2	830921	GB 8040736	Α	801219	
	JP 56094386	A2	810730	JP 79173050	Α	791227	
	US 4648691	Α	870310	US 218582	Α	801219	

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 79173050 A 791227

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.

003064392

WPI Acc No: 1981-G4429D/198128

Liquid crystal display device for pocket TV receiver - has lines and liq. crystal driving electrodes formed as metallic thin film layers each with

roughened light diffusing surface

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP (SHIH ); SUWA SEIKOSHA KK (SUWA )

Inventor: HOSOKAWA M; NAGATA M; OGUCHI K; YAZAWA S

Number of Countries: 005 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
GB 2066545	Α	19810708	-			198128	В
FR 2472793	Α	19810703				198134	
DE 3047145	Α	19810903	DE 3047145	Α	19801215	198137	
JP 56094386	Α	19810730				198137	
GB 2066545	В	19830921			•	198338	
DE 3047145	С	19850509				198520	
US 4648691	Α	19870310	US 80218582	Α	19801219	198712	

Priority Applications (No Type Date): JP 79173050 A 19791227

### Abstract (Basic): GB 2066545 A

The liquid crystal display device comprises a matrix of MOSFETS forming liquid crystal driving elements, each with components (72,73,74,75,76,77), on a silicon substrate (71) for producing a display when signals are selectively applied to lines (80) and liquid crystal driving electrodes (79). Each line (80) and each liquid crystal driving electrode (79) is a metallic thin film layer having a roughened light diffusing surface so that it has a white appearance.

A pleochroic guest-host liquid crystal material (88) is sandwiched between the first substrate and a common transparent electrode (87) on second substrate (86). Pref. the metallic layer with a roughened light diffusing surface is made of aluminium or aluminium alloy and is deposited on the first substrate by a vacuum evaporation or sputtering technique.

Title Terms: LIQUID; CRYSTAL; DISPLAY; DEVICE; POCKET; TELEVISION; RECEIVE; LINE; LIQUID; CRYSTAL; DRIVE; ELECTRODE; FORMING; METALLIC; THIN; FILM; LAYER; ROUGH; LIGHT; DIFFUSION; SURFACE

Derwent Class: P81; P85; U14

International Patent Class (Additional): G02F-001/13; G09F-009/35

File Segment: EPI; EngPI

# 甲第 2 号証

(JP) 日本国特許庁 (JP)

(1)特許出願公開

<sup>®</sup> 公開特許公報(A)

昭56—94386

DInt. Cl.3 G 09 F

G 02 F

G 09 F

9/35

9/00

1/133

識別記号

庁内整理番号

7013-5C

砂公開 昭和56年(1981) 7月30日

7348-2H 7129-5C

発明の数 審査請求 未請求

(全 13 頁)

#### 図液晶表示体装置

创特

昭54-173050

22出

願 昭54(1979)12月27日

の発 明 者 小口幸一

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 細川稔

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

②発 明 者 永田光夫

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 矢沢悟

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

砂出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

묵

⑭代 理 人 弁理士 最上務

粣

1. 始明の名称 液晶表示体装置

#### 2. 特許納水の範囲

- (1) 液晶表示セルを構設する一方の基板に、液 痛駆動用案子をマトリツクス状に配照した無板を 用い、解液晶監動用業子を外部信号により任為に 遊択するCとにより表示する液晶表示体装成にお いて、辞基故は、白色浑膜形を有丁る遊放であり、 かつ液晶はゲストーホスト液晶であることを特位 とする液晶表示体装置。
- (2) 白色輝機層は、表面か凹凸形状を呈する金 異体膜階を少なくとも一層以上有する海膜層であ ることを特徴とする特許謝沢の範囲第1項記載の 液晶数示体装值。
- (3) 白色海族層は、表面が凹凸形状を呈する2 枚の金属海膜層か、絶縁海膜層を口さんで資ねら れた構造を有丁る海膜層であることを特徴と丁る 咎肝臍求の馳雎邑 2 項記収の液晶表示体装施。

- 1 -

- (4) 表面が凹凸形状を呈する金属薄膜層は、ツ なくともその一部は、忍液品整知用業子の配線あ るいは液晶枢油用電像を兼ねることを特徴とする 特許請求の範囲第2項配収の液晶表示体装置。
- (5) 表面が凹凸形状を呈する金属薄膜胎は、蒸 倉伝叉はスパツタ缶にて形成したアルミニウム降 腱腫もしくはアルミニウム合金海腹脂であること を特徴とする特許請求の範囲第2項記載の液晶表 示体装置。
- (6) 装面が凹凸形状を呈する金属海膜層は、基 敬への神膜層の蒸泡、熱処理工程を発て再結論し たアルミニウム海股舶又はアルミニウム台金海腺 層であることを特徴とする特別請求の範囲期 2 項 む救の液晶表示体装置。
- (7) 表面が凹凸形状を呈する金額薄膜層は、基 做への台絵禅殿層の無滑。熟処理工程を様で析出 した打山物が内在する台会海股階の袋面層をエッ チンク族去したアルミニウム合金海膜層であるこ とを特徴と不合特許請求の範囲第2項記載の液晶 表示体装置

**- 2 -**

特問 昭56 - 94386(2)

(8) 表面が凹凸形状を呈する金属海線層は、2 層以上の海膜層が崩れられた多層構造海膜層であ り、かつ最上層は、銀海膜層であることを特徴と する特許請求の範囲第2項配取の液晶表示体提展。

(9) 表面が凹凸形状を呈する金板薄膜形は、基故への金属薄膜層の蒸物後、腰金属薄膜層の上面をサンドフラスト在により荒らした金属薄膜層であることを特徴とする特許額米の範囲机2項記載の液晶表示体装飾。

(10) 製商が凹凸形状を呈する金属物膜的は、1層の順摩か 0.1~5.0μm、製面の凹凸の高低差が 0.01~2.0μmであり、かつ凸部から凸部まであるいは凹部から凹部までの平均間隔か 0.05~5.0μmである金属薄膜層であることを特徴とする特許額収の範囲第 2 項配載の液晶数示体製画。

(11) 液晶駆動用架子がマトリックス状化配置された基礎は、半導体基礎であり、該液晶駆動用器子は、該半導体基礎上にモノリシックに作り込まれていることを特徴とする特許額求の範囲第1項 記載の液晶製示体装備。

**- 3 -**

(7) 誘板表面もしくは上側ガラス多板の共通電 使表面には、液晶の直流遮断絶線膜が有ることを 特徴とする特許精沢の範囲第1項配数の液晶表示 体装置。

四 郵板は、お茶板製面を平坦化する純緑海膜 脂を少なくとも「層以上有することを特徴とする 特許額次の範囲和「項配数の液晶製示器館。

(19) ゲストーホスト液晶として、 キマテック液晶と、多色性染料の混合物を用いっことを特徴と する特許療収の強鉛線・環距離の液晶数が体装盤。

例 液晶表示セルを構成する2枚の基板の液晶 層に接する表面上には、直接配向処理又は水平配 同処理が施されていることを特徴とする特許請求 の範囲第1項配数の液晶表示体装置。

#### 5. 発明の評細な説明

本発明は液晶表示体装置に関するものである。

(2) 被品數初用案子がマトリンクス状化配置された地位に、カラス基板であり、診液品如助用案子は、診カラス基板上に作り込まれた海膜案子であることを特殊とする特許詢求の範囲第1項記載の液品表示体設備。

(15) カラス強敬は、白色ガラス基故であってとを特徴とする特許請求の範囲第12項記載の液晶会示体装備。

(4) 白色海膜層は、金属酸化物の酸粒子が有機 物脂中に分散した配線海膜層であることを特徴と する特許額次の範囲第1項配載の液晶表示装置。

(4) 白色海股層は、水膜層の表面層の一部分が 関係酸化されたアルミニウム合金海膜層であることを特徴とする特許請求の範囲第1項配載の液晶 表示体装置。

- 4 -

さらに本発明は、被晶表示セルを構成する一方の 透板に、液晶製物用業子がマトリックス状に配慮 された基板を用いた液晶表示体姿態にないて、 診 悪板として白色製板を用い、液晶としてゲストー ホスト液晶を用いた液晶表示体姿態に関するもの

14Mm856- 94386(3)

て得利である。スタテイツク監伽万玄は液晶要示 セルを構成する一方の基板に、液晶敷制用柔子が マトリックス状に配置された基礎を用いた液晶数 示セルであり、液晶製動用素子はおのおのが液晶 影跏趺沙をもつでかり、想殺品慇懃用弟子と診波 **晶製馴猟後で1つの画業を傍放している。外路信** 母により、 任意の顕著を遊択 することにより、 顱 像表示は行なわれる。この場合、各族晶態物質像 に印加される製圧は、液晶になスタティックに30 加される。との様を液晶表示セルにおいては一方 の基板は不透明基板である場合が多いため、表示 **は反射型である。第1凶に、スタティック駆動方** 式の液晶発示セルの構造図及び回路図の一例を示 丁。弗!凶(a)は、孜晶表示セルの断面凶であり、 凶中の!!はシリコン等半導体基故、12は液晶 駆動復僚、13位上側カラス茶板、14位上側ガ ラス番板上の共通監修、15は液晶層である。半 導体基板11の装面には、液晶製動用柔子がマト リックス状に組み込まれており、各液晶影動用案 子は液晶影物観像12に質気的に影練されている。

— a —

本発明にかかっ従来のDSM液晶を用いたスタティック駆動型のポケットテレビ用液晶表示体装置の欠点を解決するために発明された液晶表示体装置に関するものであり、DSM液晶の代りに、グストーホスト液晶(多色性染料とネマテック液晶の低台物もしくに、多色性染料と相転移液晶の

テレビである。したがつてポケットテレビの表示 体装置としても他のパーソナル情報機器と阿根佐 能圧低電力緊ዀが可能であり、小勢。得望の表示 体装御である必要があり、当然表示性能は、展内。 展外共に後れていたければならない。このような 畏艰を胸た丁族派体装庫として現在海楽されてい るものは、海型CRT、ブラズマティスブレイ。 B L ( エレクトロルミネツセンス ) ディスプレイ. LBD( ライトエミッティングダィオード ) ティ スプレイ. B C ( エレクトロクロミツク ) デイス ブレイ、それから被晶ディスブレイかある。この 中で被晶ディスプレイは前述の受求を比較的消足 した表示体装置の1つであり、電卓や腕時計の決 示体装置として広く応用されている。液晶の駆動 万式は、大きく分けると、スタティック勘動方式 とダイナミツク慰劢(時分割塩麺)方式があり、 テレビ用の液晶表示体装置としては現在、両駆動 万式のものが考案され、開発されているが、ポケ ットテレビ用表示装置として用いる場合にはスメ テイツク駆物方式が、低電圧低電刀駆物という点

第1図(b)は、第1図(a)にて説明した液晶表示セル を構成する半導体基板11の映画上に組み込まれ た液晶影響用素子の回路図である。図中の16亿 データ信号ライン、17はタイミング信号ライン、 18は液晶数毎用業子であり、その回路の一実施 例を弗!図(c) 化示丁。無1図(c) 化かいて、19は мовトランジスタ、.2 0 はコンデンサー、 1 2 は液晶駅 知覧使である。又 2 1 は半導体 基板電位 である。引り凶に示した様な半導体基板を用いた スタテイツク駆動方式の無品表示体装備にないて は、藤浪次走流にて表示が実行される。すなわち あるメイミング信号ラインに信号が入刀されると そのタイミング信号ラインに接続されているMOS トランジスタのゲートはONとたり、データ信号 ラインからのデータ電圧がコンテンサー20亿號 み込まれる。コンデンサーの電圧は液晶製動電燈 12を経て一定時間液晶潜に印加され、液晶表示 が行なわれる。このような療順次定登により、テ レビ画像表示は可能とかる。第1凶に示した従来 のスグテイツク勘勤万式の液晶表示体装造におい

- 1 <del>-</del>

特別昭56- 94386(4)

混合物)を用い、 かつ液晶表示セルを構成する― 方の基板は、白色輝度層を有する基本であること を特徴とする液晶表示体要性に関するものである。 以下不発明の具体的な実施例をあげて説明する。 グストーホスト液晶を用いた表示体装造はゲスト である多色性染料と、ホストである液晶の進合物 を2枚の基板の間になるみ込んだ構造を有し、液 品度への電圧印加による液晶形内の液晶分子の動 きと同じ動きを多色性色素がする結果、カラー表 示が可能となる。一般に、ゲストーホスト液晶を 用いた液晶表示体装置の特徴をあげると、(1) 反 射型の表示が可能であるが、下側基板は表示コン トラストを得るために白色であることが望ましい。 (2) 個光板は用いても用いなくても数示は可能で ある。(5) DSM液晶を用いた液晶設示体整盤と 比較して、なるかに低い電力で駆励し、しかも3 ~5 ポルトと低い難圧で趣動する。(4) DSM狩 品を用いた液晶表示伴装置と比較して、視角低存 性がはっかに少ない。(5) 被品の選圧ーコントゥ スト特性の立ち上がりが、ゆるやかであるため、

- 1 1 -

射する光は、表面の凹凸部においてあらゆる方向 へ反射されるため(散乱)、金属輝膜は白色に見 える。このような金銭強膜層の白色屋は、鍍金額 瀬膜袋面の反射率が高い程大きいため、金貨隊展 の材料としては、 アルミニウムあるいはアルミニ ウム合金、もしくは止あるいは娘合金が望ましい。 又表面の凹凸形状は、 第2図の(a)~(d)に示した形 状でもよいし、又親3凶に示した似な形状でもよ い。しかし、罪4凶に示す如く、凹凸部の論さ (H)と、周期(L)の相興により白色証に大き く変化するため、これらのファクターは十分制御 Tる必要かある。即ち、第4四回にボテ切く、 L > H の場合散乱成分に比べて反射成分が大きい ために、金額薄膜表面紅皮射面となる。しかし第 4図(□)の如く 1 ≈ の場合は、散乱放分か支配的と たり、金属海膜表面は白色となる。又第 4 四(c)の 如く、L<Hの場合には、入射光が凹部にて吸収 されるため、金属確膜表面は灰色から黒色を呈す るようになる。第4回において、凹凸部の高さ (H) は、大体 C O 1 ~ 2 O μ m 程設である。今

階調表示が容易である。等があり、液晶表示体装 進としては隻れているものの、下側器板として白 色を呈する差板を用いる必要があるために、その 厄用には難点があつた。本発明の王を目的は、液 **品製ポセルを構成する一万の基板に、液晶製油用** 第子をマトリンクス状に配指した 洗板を用いた液 品表示体装置にないて、多くの投所を有するゲス トーホスト液晶を用いた小型ポケットテレビの異 現を計ることであり、さらに小型ポケットテレビ 以外への応用を計っるのである。液晶表示体装置 たないては、一般には2枚の基板の間にはさまれ た液晶層の層厚は 5 ~ 2 0 μ m 稳度であるため、 番政を日色化丁る手段。構造はかなり制料される。 **取される白色薄膜油の厚さは、少なくとも Q.1~** 10μmの間に入ることが設ましい。 本発明にお いては、1つの方法として、白色視膜層に表面が 凹凸形状を呈する金額薄膜層を用いている。就は 四は、金属海縣開教師の凹凸形状を示している。 金属海殿園表面に出凸形状かあると、外部から入

- 1 2 -

仮りに金属排膜層の凹凸の周期(L)が、第3図 (a) の如く、 L ≫ H の場合には、第 5 図にて示す如 く、金貨薄膜層を、絶機消膜層をはさんだ多層構 徴とすることにより、第4図(D)にて示した如く白 色を呈する海膜脂を得ることが出来る。果5図中 の51及ひ52は表面に凹凸形状を呈する金属海 膜層、53は絶線海膜層である。絶線海膜層とし では、CVD(気相成長缶)缶によるSi0。膜. 8 1 s N.族あるいな、スパッタ役による8102 膜、31s N、腱等いずれの絶縁膜でもよい。表 面が凹凸形状を呈する金属海膜層は、次のような 万法にて作ってとが可能である。(1) 蒸油法又は スパッタ法。(2) 蒸剤法义はスパッタ法にて形成 した金貨海膜を熱処理し、再組品させる方法。 (3) 蒸溜法又はスパッタ法にて合金海膜滑を形成 後、熱処理して折出した折出物が内在する台金海 膜層の製面層の一部をエッチングして除去する方

(1)の万缶は、 金属海膜層を基板上へ形成する時、 ある条件下で為港又はスパッタすることにより、

排酬8056- 94386(5)

表面が凹凸形状を呈する金銭が凝縮を持らものである。その条件とは、蒸剤法、スパッタ法共化、蒸稅温度が高いこと(100℃以上)及ひ穿卵気中化、水分(Hi0)が敵者含まれていることである。(1)の方法化より、第2図(a)化で示した凹凸形状に近い凹凸形状を有する金箔が膜を得ることが出来る。この方法化より待られる凹凸の高低差に 1 ~ 2 0 μ m 程度である。

**- 1 5 -**

が助心心切がアルシェウムに2 重量多のシリコンか合有された合金薄膜層を、400℃のN2 雰囲気中にて20分間加熱すると、折出物の粒子経が約02~104mのアルミニウムとシリコンの金属間化合物が折出する。折出物の平均間陥に、01~504mである。例えば、台金薄膜層の層

(2)の方形は、基本上へ滞治还又はスパッタ注化で形成した金属機能用を加熱し、再構構させて教育の自動性がを呈する金属機能所とするものである。金属機能の設計として、アルミニウムな金元を成分、 他点から60でであっためれ、100で~600での加熱超低により金属機関の内には原子の再配列がおこり、その結果、発2回にて示した凹凸形状に近い凹凸形状を有する金属機関層を得っことが出来る。この方法により待られる凹凸の高低差は001~20μm程度である。

(3)の方法は、基本上へ蒸滞法又はスパッタ法にて形成した合金減緩層を加熱し、析出物を析出させた後、台金減機層の表面層近傍をエッテンク除去する方法であり、第2図(c)にて示した凹凸形状に近い表面をもつ金組減股層を得ることが出来る。 第6図には、この方法の説明図を示した。第6図(c)は、蒸消直後の断面図であり、61は基板、62は合金減限層である。第6図(b)は、加熱により析

- 1 6 -

厚が 1.0 μ m であり、析出処理な、装面層の 0.2 μ m をエッチングにより除去すると、エッサングされた表面層の凹凸形状は、凹凸の高低差に 0.5 ~ 0.5 μ m、凹部から凹部までの平均間陥に 0.2 ~ 3.0 μ m 機度となる。この装面の色は白色となる。

以上の説明にて用いたアルミニッム又はアルミニッムとは、可視光鎖域での表面反射率は900~92まであるのに対し、微は94~98まであり、凹凸形状を有する金属材料の白色度としてあるの方が期待できる。しかし金はアルミニウムと比較して価格が高い上に、再結結法又は折出法による表面の凹凸化が難しいため、凹凸形状を有するアルミニウム又はアルミニウム合金準膜層の上に潜い金の膜を形成し、白色度のより高い金属神膜層を得ることが出来る。

金貨階段局の表面を凹凸形状とする他の方法としては、サンドフラスト法がある。これは別名、ショットフラスト法とも含い、Sio,又は A 4 1 0 1 等の速くて細かい粒子を圧縮気体の圧

<del>/-</del> 17 -

排酬部56- 94386(6)

刀により、金銭表面上にたたきつけ、凹凸形状をつける方法である。数数子の直径を例えば1μmとすれば、凹凸部の為さ(H)が1μm線度の表面を持つ金銭線度層が得られる。この方法による凹凸形状に第2図(b)に近い形状となる。

以上説明した多くの方法により表面に凹凸形状を有する金属神殿胸に可能となる。ちなみに、金麗神殿所の層厚は、0.1~3.0μm、表面の凹凸の高低差は、0.01~2.0μm、凹部から凹部、又に凸部から凸部までの平均間脇は、0.05~5.0μm程度が、白色度の点で望ましい。

たガラス弱板であつてもよい。又該番板が半導体 基板の場合でもガラス弱板の場合でも表面が凹凸 ー19一 の透明導電膜で出来た共通電像、88はゲストホ スト液晶層である。さらに98は白色化のための 表面が凹凸形状を盤不る金額隙膜層、89はドレインと液晶感動衛後を舒ぶ配應、90は層間絶線 薄膜層、97は液晶駆動電像である。本実施例に おいては、80の頭像信号線、79及び97の液 品駆動電極、89の配線は98と同様の表面が凹

凸形状を呈する金属隊膜層にて構成されている。

したがつて本男牌例の被論表示体袋粒においては、

下伽巫板が白色を呈するため、ゲストホスト液晶

を用いた良好な表示性能が得られる。しかし本実施例にかいては、第7 図にで明らかを如く、被格動物質像表面の凹凸は、金貨が膜が持つ凹凸に、銀動物質像表面の凹凸は、金貨がカンデンサーの形成過程にかいて半導体季敬上に形成される比較的大きい設意がある。これらの表面の凹凸及ひ設差は、液晶の配回処理膜の形成に際して、やや悪影響を及ぼすので、液晶型物質像数面上にに、透明な環膜を形成し、数面を平坦化すると配回処理の効果が増大する。強明の課院としては、シリコン

形状を呈する金属群膜層は、少なくともその一部 は、診液指数動用素子の配施あるいは液晶型物質 後を兼ねることも出来る。今、 本独明の一実施例 として、シリコン半導体基板上に、液晶基物用素 子をモノリシックに作り込んだ悪板を用いた液晶 表示体装置について説明する。第1四回及び(1)は、 要面が凹凸形状を呈するアルミニウム又はアルミ ニウム合金海際層を1層及び2層有する半海体器 板と、上側ガラス基板とから放っ板品表示体整度 の断面構造図である。本現施例は、第1図でにて 示した液晶製動用業子回路を用いており、シリコ ングートMO8トランジスタを用いているが、本 知明は、これに制約されるものではない。凶中の 1 1 はシリコン半導体基板、 1 2 は M O S トラン シスタのケート酸化膜、13はコンテンサー用の 敏化膜、14位ゲートポリシリコン関係、15位 コンデンサー用のポリシリコン電板、16はソー ス拡散層、11はドレイン拡散層、18は絶縁海 膜層、 7 9 は液晶数 助短線、 8 0 は 画像信号 海、 86位上側ガラス悪彼、87位上側ガラス基础上

- 2 0 -

樹脂、エポギシ樹脂、ポリイミド樹脂のようを有 機樹脂でもよいし、無機樹脂でもよい。

液晶製物用素子を薄膜素子にて作り込んだガラス素板を用いた液晶表示体袋値においても、削配した半導体基板を用いた液晶表示体袋値と向限に 装血か凹凸形状を量する金៓繊維膜を用いて白色 体膜層の形成が可能である。しかし、設ガラス蒸 板を用いた液晶表示体袋筐の場合には、ガラス蒸 板として、白色ガラス蒸板を用いればさらに良い 表示性能か期待出来る。

本発明においては、白色海膜層として金銭酸化物の銀粒子を有機樹脂中に分散した絶縁層を用いてもよい。果8図(a)には、該白色海膜層の断面図を示す。図中の8:は金属酸化物酸粒子、82は有機樹脂であり、これは透明な接触が白色となる現別図を示す。すなわち入割た84か金属酸化物酸粒子と有機樹脂の界面において金皮射を繰り返した後、ある方向へ皮射光は抜け出ていく。入卵光84か、平

特開昭56-94386(7)

行光線であつても反射光は、ランダムなベクトルを持つため、自には白色として見えるのである。白い紙、白い繊維、白い砂、白色質料、白色質料はいずれも同じ原理にて白色を呈する。 この白色 船級 群 膜 は 膜 厚が 薄いと、外部から 進入して来た たは、膜の下側へ透過してしまうため、十分を白色 神膜とするためには、膜 厚は大きい必要かある・十分を白色 神膜とするために必要を 膜 厚に 関係したパラメーターを 隠骸 刀 (カパリングパワー)という。 隠骸 刀は、 加折率が大きい 程大き (、 义、

- 2 3 -

この直流省流を避断するために、基份表面もしく は上間ガラス系板の共通単極表面に薄い絶縁薄膜 を形成することは、液晶表示体装飾の信頼性を上 げる点で、非常に重要である。本発明の液晶表示 体装飾にないては、移直流管流遮断絶縁膜を採用 することにより、液晶表示セルの長寿命化を達成 出来た。 直流電流遮断絶縁膜としては、 8102. A 4203.813 N4 等の海膜が適当である。

用すると、 $5\sim25\mu$  m の 膜 厚 で 十 分  $\tau$  白 色 が 得 られる。

アルミニウム又はアルミニウム台金の表面層を 関移酸化すると、アルミナ(A L 2 O 2 )被膜が ての装面に形成される。例えば、アルミニウム はアルミニウムーマクネシウム合金を硫酸器や中 にで関を飲化すると、装面に 5 ~ 3 0 μ m 褐酸の 厚さのアルミナ樹か出来る。このアルミナ樹内の パンフー構造を有しており、アルミナ樹内のパン フー構造の発面での光の散乱により白色をおり、 本始明での白色海膜層としては、このような陽膜 酸を削いてもよい。親 9 2 はアルミニウム台金海膜 なアルミニウム台金海膜、 9 3 はアルミナ樹、9 4 は入射光、 9 5 は界面 9 6 にて飲乱された皮射光 である。

本発明の上記説明の如く、液晶駅 助電像と液晶が直接、接している構造においては、液晶駅動電 砂金餌と、液晶か直流電流の下で反応し、液晶の 劣化・液晶製示セルの劣化をまねく。 したかつて

- 2 4 -

透明を樹脂層にて埋めた半導体基板の断面構造の 一奥施例を示す。第10図中の97は半海体器板、 9 8 はソース及ひドレイン拡散層、9 9 はストツ パー拡散層、100はMOSトランジスタのゲー ト酸化腺、101はMOSトランジスタのポリシ リコン钼砂、102はコンデンサーの钼砂、10至 はフィールド常化膜、104 は 絶縁 層、 105 は アル ミニウムもしくはアルミニウム合金の金属階膜層 であり、表面が凹凸形状を呈している。106が 本奥施伽による透明あるいは不透明を有機构形に よる絶縁海膜層であり、この絶縁海膜層の形成化 より半導体系板表面は平坦化される。その後107 の如くスルーホールを明け、液晶駅勤電使用の金 脳糾腹層108を形成する。凶にて明らかた如く、 半導体基板上のデバイス構造に起因する段差は消 放し、液晶数動電停上の凹凸は、液晶製動電磁用 金属海膜がもつ、表面の凹凸とスルーホール部分 の凹部だけとなり、斜め蒸溜による配向処理にお いても、配同処理膜が形成されない領域の面積比 率に激放する。 液晶駆動 単砂用の金属海膜層の表

特開昭56-94386(8)

面は、前記した方法によるところの表面が凹凸形 率か落ちることかなくなると共に、基板の白色度 は保たれる。第11凶中の109は瑟板、110 状を呈する金属版を用いれば、素板白色を呈する。 は表面が凹凸形状を呈する金麻神膜層、 1 1 1 は 駅10凶化示した奥施例において、 1 0 5 化示した 透明な絶縁複膜であり、この海膜により、装面は 金属海膜層を、液晶膨動锥像として用いる場合に は、凶中の104で示した絶縁層を絶縁樹脂にて 平坦化される。したがつて平行光脚 1 1.2 が透明 形成し、その絶缘樹脂製面を平把化すればよい。 絶験薄膜111を透過し、表面薄膜表面の凹凸部 に当たると乱反射し、その反射光113は任意の 本実施例にて用いられる遊明あるいは不透明な、 絶縁樹脂は、シリコン樹脂でもエポキシ樹脂でも 万向に反射されるため、白色となる。第11凶中 の透明な絶縁游脱は、ポリイミド樹脂でもよいし、 よいが、ポリイミド樹脂が最も有効である。ポリ イミド樹脂はスピンナーコート後、 200~500 他の樹脂でもよい。との絶縁海膜層は液晶駆動電 ての温度でキュアする。樹脂層の厚さは、段差の **徳金属海膜層上へ形成した場合は、 直流電流 遮断** 高さ以上にする必要がある。ポリイミド樹脂は、 絶談膜を兼ねることが出来る。 ヒドラジン、NaOH(水酸化ナトリウム)ある いはフレオンプラズスカスにて容易にエッチング が可能なため、凶中107のスルーホール形成は 容易である。第11凶は、表面が凹凸形状を呈す

ことにより前貼した配向処理においても、配向効 - 2 7 -

る金属砂膜110表面上に向時に透明な絶縁神膜

を形成し、表面を平坦化した海膜層の断面凶を示

て。このような旗膜を形成して表面を平坦化する

れる必要があるが、どちらの処理でもよい。一例 を示すと、上側ガラス基板は、ポリイミド樹脂の 夕伝に て水平配向処理を施し、さらに下側基板上 は、810を斜め蒸溜することにより、水平配同 処理を施す。との際、上側ガラス基板上の配同の 方向と、下伽嘉板上の配向の方向のなて角度は、 0~180°cの範囲が許容できる。又、上側ガラ ス条板表面上には水平配向処理を施し、下側基板 **表面上は、垂直配向処理を施すといういわゆるハ** イブリッド配向を行たつてもよい。本発明におい て配向処理を施丁下伽嘉板表面のほとんどの面積 か、表面が凹凸形状を呈する金属海膜層である場 合には、配向効率の観点からは、移表面は垂直配 **同処理を施した方がよい。** 

以上、多くの実施例に基づいて説明した如く、 本発明は、液晶表示セルを構成する一方の基板に 液晶敷動用条子をマトリックス状に配置した基板 を用いた液晶表示体装置において、態基板は白色 な 脱層を有し、かつ液晶はゲストーホスト液晶で

さらに、本発明の液晶表示体装置に適用するゲ ストホスト液晶としては、ネマチック液晶と多色 性染料の混合物でもよいし、さらに、相転移液晶 と多色性染料の混合物でもよい。いすれの場合も 任意のカラー表示が可能である。又、偏光板は用 いても用いなくてもどちらでもよい。又、液晶灸 示セルを構成する2枚の基板の液晶層に接する表 面には、直垂配向処理又は、水平配向処理か施さ

あることを特徴とする液晶表示体装置に関するも のであり、表示特性がすぐれていること、低電圧 低電力動作が可能なこと、小型弾型であること等 の長所を有するため、ポケツトテレビへの応用は もちろんのこと、各機携帯用情報機器たとえば賦 時計の表示体装置として非常に有望である。

- 2 8 --

#### 4. 凶面の簡単な説明

第1回は、半導体基板を用いた従来の液晶表示 体装置の断面構造凶及び液晶駆動用紫子の配置図 及ひ回路図。第2図。第3図。第4図は、本発明 にて用いる金属薄膜層の表面の凹凸形状を説明す るために簡略化した装面形状図。 第5 図は、 本発 明において用いる表面が凹凸形状を呈する2枚の 金属導験層を絶縁物をはさんで重ね合わせた白色 薄膜の断面図。第6図は、本発明において用いる アルミニウム合金弾膜中に折出物を折出させた後 上層をエッチング除去して表面に凹凸形状を持た せた金属神服層の工程の断面精造図。第7図は、 本弟明によるところ心象面が凹凸形状を呈するア

ルミニウム又はアルミニウム合金解製僧を一般又 は二般有する半導体基板を用いた液晶表示体接着 の断面構造図。男8図は、金貨融化物型粒子と、 透明樹脂の混合物によっ白色薄膜の断面図。乳9 凶は、陽極酸化したアルミニウム合金薄膜の断面

11…シリコン番板

12…被品勵物電棒

1 3 … 上伽ガラス番板

1 4 … 共通電像

15…液晶層

16…データ信与ライン

17…タイミング信号ライン

18…液晶影物用素子

19…MO8トランジスタ

2 1 …シリコン海板電

5 1 … 袋面が凹凸形状を呈する金属神膜層

5 2 … 要面が凹凸形状を呈する金属御膜層

5 3 … 船級海豚酒

62…アルミニウム台金滌膜

6 章…アルミニウム台金の山路体祖

9 6 …アルミナ層内の結晶界面

9 7 … 半導体恐板

9 8 …ソース及びドレイン拡散層

99…ストツバー拡散層

1:00…ゲート酸化族

101…ポリシリコン催歩

1 0 2 … コンデンサー 収接

103…フィールド酸化膜

104… 絶機薄腹腦

105…アルミニウム义はアルミニウム合金神

106…平坦化するための有機樹脂層

101… スルーホール部

1.08…被晶點物進態金属階

109…基础

1 1 0 … 表面が凹凸形状を呈する金銭消膜層

111… 他綠海膜

1 1 2 …平行入射光

1 1 3 … 反射光

特閒昭56- 94386(9)

6 4 … 折出物

7 1 … シリコン善敬

12…ケート酸化膜

フ 3 …コンデンサー用の酸化膜

フィーケートポリシリコン能療

7 5 … コンデンサー用のポリシリコン電镀

76…ソース拡散階 ファ…ドレイン拡散層

78…能緣海膜層

79…液晶影咖缸麼

80…画像信号歌

8 6 … 上鍋 ガラス 基 板

8 7 … 共通链摩

・8 8 … ゲストーホスト放品値

9 8 … 表面か凹凸形状を呈する金属海膜層

89…ドレイン拡散層と液晶影動電像を結ぶ配験

9 0 …脂間絶缺海膜層

9 7 … 液晶粘物缸隙 8 1 … 金騊ি 化物器粒子

82…选购施赎剂

8 5 … 金庭廢化物微粒子

84…平行左入射光 85…反射光

9 1 … 选 被

9 2 … アルミニウム台金暦

93…アルミナ版 94…午行な入射光

- 5 2 -

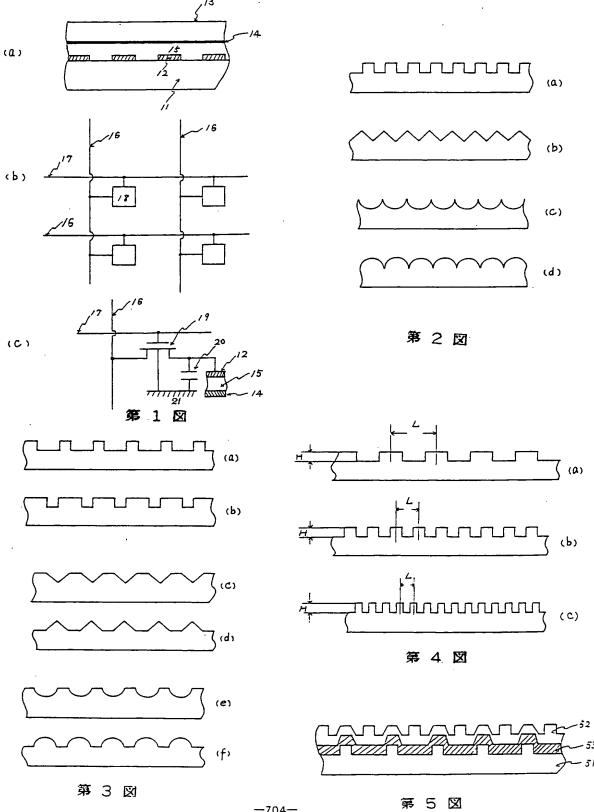
第10图 日表面平担化処理 巨施 1 后反動体基板 の断面構造国。另川图は表面平担比処理を施1た 金属矩膜0新酉構造團。

上

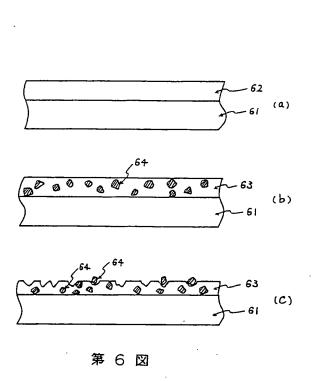
人组员 保式会社 酸 訪 精 工 告

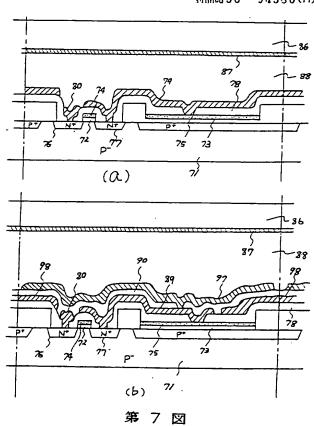
代那人

持開昭56- 94386(10)

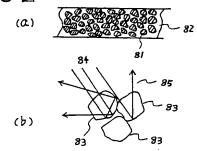


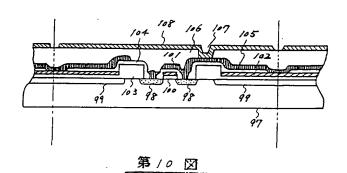
## 持間昭56- 94386(11)



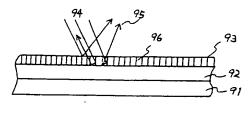


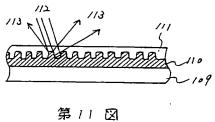
# 第 8 図





## 第 9 図





手 続 捕 正 書 自発

特別昭56~ 94386(12) 手 続 袖 正 事

昭和 56 年 3 月 27 日

通

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和54 旱特許頭 東 173050 舟

2. 発明の名称

液 晶 要 示<sub>会</sub> 要 置

3. 補正をする者

事件と関係 出類人

東京都中央区幾座 4丁目 3 番 4 号 (234)株式会社 雜 筋 精 工 舍

4. 代 理 人

代表取締役中村 恒也

〒150 東京都渋谷区神宮前2丁目6番8号 (4664) 井理士 是 上 海 連絡先 563-2111 内線 223~6 超過 長谷川

- 5. 補正により増加する発明の数
- 6. 補正の対象

明細書、図面

7. 補正の内容

別紙の通り

あるいは液晶駆動用退極を乗れることを特徴とする特許 る特許請求の範囲第2項記載の液晶姿示装置。

- (5) 装面が凹凸形状を呈する金属薄膜層は、 識層法契はスパッタ法にて形成したアルミニウム 薄膜腫もしくはアルミニウム合金薄膜層であると とを特徴とする特許語次の範囲就2項記載の液晶 要示装置。
- (6) 表面が凹凸形状を重する金属海豚層は、 蒸板への海膜層の蒸溜、熱処理工程を経て再結晶 したアルミニタム海膜層又はアルミニタム合金海 膜層であることを特徴とする等許請求の範囲乳 2 項記載の液晶表示体装置。
- (7) 装面が凹凸形状を呈する金属海膜層は、 器板への合金海膜層の蒸溜、熱処理工程を経て折 出した折出物が内在する合金海膜層の製面層をエ ッチンク除去したアルミニタム合金海膜層である ことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の被 品表示体装備。
- (8) 表面が凹凸形状を量する金属複数層は、 2 層以上の複膜層が重ねられた多層構造線膜層で

1. 特許請求の疑問を次の如く補正する。

「(1) 被晶表示セルを构成する一方の無板に、 被晶型動用素子をマトリンクス状で配位した坐位 を用い、設被晶型動用素子を外部沿号により任意 に選択することにより表示する独晶表示体装置に おいて、設基板は、白色母膜障を付する無板であ り、かつ液晶はゲストーホスト液晶であることを 特徴とする液晶表示体装置。

- (2) 自色海膜層は、製面が凹凸形状を患する金属薄膜層を少なくとも一層以上有する薄膜層であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の液晶製示体製造。
- (3) 白色灣設層は、製面が凹凸形状を呈する 2 枚の金属薄膜層が、絶線薄膜層をはさんで重ね 5 れた構造を有する薄膜層であることを特徴とす る等許調求の範囲第 2 項記載の液晶表示体装置。
- (4) 製面が凹凸形状を呈する金属降膜層は、 少なくともその一部は、設液晶聚動用素子の配線

- 1 -

あり、かつ城上層は、銀海護層であるととを特徴 とする特許請求の範囲第2項記載の液晶表示体装 臓。

- (9) 装面が凹凸形状を呈する金属海膜層は、 悪歌への金属薄膜層の蒸溜後、設金属海膜層の上 曲をサンドフラスト法により荒らした金属海膜層 であることを特徴とする特許請求の範囲第2項記 戦の救益表示体装置。
- (II) 液晶製動用素子がマトリックス状に配置された番板は、半導体蒸板であり、該液晶製動用業子は、該半導体落板上にモノリシックに作り込まれていることを整徴とする特許翻求の範囲第1項配数の液晶表示体装置。
  - (12) 液晶驱動消暑子かマトリンクス状に配置

- 2 -

された希板は、ガラス番板であり、 級液晶駆動用 米子は、 級ガラス番板上に作り込まれた薄膜米子 であることを特徴とする等許請求の範囲視 1 項記 級の液晶設示体装置。

U3 ガラス海板は、白色ガラス海板であるととを特徴とする特許網求の範囲第 1 2 項記載の液晶表示体装置。

(14) 白色神凝層は、金属像化合物の微粒子が 有機樹脂中に分散した絶縁体膜道であることを特 敬とする唇許請求の範囲第1項配載の液晶表示装 徹。

US 絶縁層の層準は 1.0~100μmであり、 かつ絶縁層内の金属像化物は粒子径が 0.01~20 μm のテタン酸化物像粒子であることを特徴とす る特許請求の範囲第14項配載の被晶製示体製造。

四 白色海膜層は、海膜層の装面層の一部分が隔極像化されたアルミニクム合金海膜層であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記数の液晶表示体装備。

(17) 暑板装面もしくは上僻ガラス器板の共通

5. 1 5 資 1 5 行 目

「ぁ~」とあるを

「т≈н」に補正する。

4. 24頁9行から10行目、2ヶ所

「ハンフー構造」とあるを

「ハニカム (honeycomb ) 構造」に補正する。

5. 27 頁 1 4 行目

「ブラズス」とあるを

「ブラズマ」に補正する。

6. 2 8 貞 6 行目

「表面」とあるを

「金属」に補正する。

7. 類1図(b)と第10図を別紙の如く補正する。

,以 上

代理人 敏 上 数

将開昭56- 94386(13)

選擇表面には、液晶の値流過断絶縁緩が有するととを特象とする特許 請求の範囲第 1 項配数の液晶 表示体装置。

(18) 遊坂は、該透板袋前を平坦化する絶縁海 製剤を少なくとも1 増以上有することを特徴とす る特許請求の範囲期1 項記載の液晶製糸装置。

(19) グストーホスト液晶として、ネマチック 液晶と、多色洗染料の混合物を用いることを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載の液晶表示体装置。

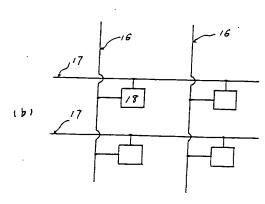
は、 ゲストーホスト液晶として相転移液晶と、 多色性染料の混合物を用いたことを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の液晶 装示体装置。

四、液晶表示セルを構成する2枚の張板の液 晶層に接する炎面上には、垂直配向処理又は水平 配向処理が過されていることを特徴とする特許請 求の範囲第1項記載の液晶設示体装置。」

2. 6 囱 1 U 行 月

「計算機は蝋時計」とあるを

「計算機付拠時計」に抽正する。



第 1 図

